# JP 8-1271 A

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-1271

(43)公開日 平成8年(1996)1月9日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号 庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 1 K 29/00			
B 2 1 J 1/06	В		
H 0 5 B 6/10	3 4 1		

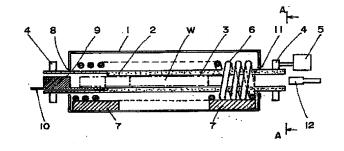
		審査請求	未請求 請求項の数1 FD (全 3 頁)	
(21)出願番号	特顧平6-159467	(71)出願人	000191009 新東工業株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)6月17日		愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番23号 豊田ビル内	
		(72)発明者	奥村 潔 豊川市御油町集木山198	
		(72)発明者	友永 順一 豊川市蔵子5丁目8の25	
		(72)発明者	金子 善洋 豊橋市石巻本町字西野30の64	
		(72)発明者		
			THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	

# (54) 【発明の名称】 半溶融加工用ビレット誘導加熱装置

# (57)【要約】

【目的】 ビレット全体を均一に加熱することが可能な 半溶融加工用ビレット誘導加熱装置の提供を目的とす る。

【構成】 加熱装置本体1の内部にコイル6をその中空部を出口8及び入口11に対向させて配設し、該入口11からコイル6の中空部及び出口8を貫通すると共に駆動回転可能にして断熱筒2を配設し、該断熱筒2における出口8側に保温蓋9を有する受取トレイ10を出し入れ可能に配設し、かつ断熱筒2の入口11側外方にビレットWの押し込み手段12を配設したことを特徴とする半溶融加工用ビレット誘導加熱装置



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 加熱装置本体1の左右両側に出口8及び入口11を設けると共に該加熱装置本体1の内部にコイル6をその中空部を該出口8及び入口11に対向させて配設し、該入口11からコイル6の中空部及び出口8を貫通すると共に駆動回転可能にして断熱筒2を配設し、該断熱筒2における出口8側に保温蓋9を有する受取トレイ10を出し入れ可能に配設し、かつ断熱筒2の入口11側外方にビレットWの押し込み手段12を配設したことを特徴とする半溶融加工用ビレット誘導加熱装置

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、成形用ビレットを加圧 成形するために半溶融状態まで加熱する誘導加熱装置の 改良に関する。

#### [0002]

【従来技術と問題点】従来、成形用ビレットの加圧成形を行うために半溶融状態まで加熱する加熱装置として誘導加熱方式による装置がある。しかし、従来の誘導加熱装置ではビレットのある一方が局部的に加熱されたりし 20 て均一な組織のビレットを得にくいという問題点があった。本発明は上記問題に鑑みて成されたもので均一な組織のビレットを安定して得ることが可能な誘導加熱装置の提供を目的とする。

#### [0003]

【問題解決のための手段】 上記目的を達成するために本発明におけるビレット用誘導加熱装置は、加熱装置本体の左右両側に出口及び入口を設けると共に該加熱装置本体の内部にコイルをその中空部を該出口及び入口に対向させて配設し、該入口からコイルの中空部及び出口を貫通すると共に駆動回転可能にして断熱筒を配設し、該断熱筒における出口側に保温蓋を有する受取トレイを出し入れ可能に配設し、かつ断熱筒の入口側外方にビレットの押し込み手段を配設したことを特徴とする。

#### [0004]

【作用】本発明は上記の様な解決手段を採用することにより中空加熱室の入り口に最初のビレットを搬入してコイルに高周波の交流電流を印加して加熱を始めると共に駆動手段を駆動させることによって断熱筒をゆっくり回転させる。次に押し込み手段によって2番目のビレットを載せることが可能なスペース分最初のビレットを押して移動させる。同様にして3番目以降のビレットにもこの操作を繰り返すとその間にビレットは徐々に加熱され最初のビレットは約580度の半溶融状態となって受取トレイ上に移動しているのでこれをトレイと共に移動させ金型内へ投入して、所望の形状に成形する。

## [0005]

【実施例】以下本発明の実施例を図面に基づいて詳しく 説明する。図1において直方体形状の加熱装置本体1の 右側面には入口11が、また左側面には出口8が設けら 50

れている。該加熱装置本体1の内部にはコイル受け7, 7を介してコイル6が前記入口11から出口8にわたっ て横向きにして支持されており、該コイル6の中空部と 前記入口11及び出口8とが対向して連通状態にして配 置されている。該入口11からコイル6の中空部及び出 口8を貫通して断熱筒2がその両端を外方に突出させて 配置されており該断熱筒2はその内部を出口8付近で開 口が広くされた段付き形状の中空加熱室3に形成されて いる。該断熱筒2は左右両端外周部をそれぞれ支持ロー ラ4, 4, 4により支持されていると共に、入口側の1 つはモータで成る回転駆動手段5に連結されて断熱筒2 を駆動回転させるように構成されている。段付き形状に 広げられた加熱室3の底面には保温蓋9を有する受取ト レイ10がその受取面のレベルを加熱室3の底面に一致 させて図示されない受取治具で支えられることによって 出し入れ可能に配置されている。さらに断熱筒2におけ る入口11側外方にはビレットWの押し込み手段12が 配設されている。

【0006】実際にこの装置でビレットWを加熱する場 合にはまずコイル6に60KW,2KHZの交流電流を 流し、駆動手段5を駆動し、支持ローラ4を回転させる ことによって断熱筒2を回転させビレット搬入の準備を 整える。次にアルミ合金ビレットWを入り口11側より 中空加熱室3内へ搬入し、所定の秒数経過後に押し込み 手段12によって2番目のビレットWが入る分のスペー スが空くまでビレットWを押し込み移動させる。次にこ の2番目のビレットWを所定の秒数経過後に該押し込み 手段12によって3番目のビレットWが入る分のスペー スが空くまで押し込み移動させる。同様な操作を繰り返 すとビレットWは断熱壁2が回転することによってそれ 自身回転しながら加熱室3内を進んでいくので全面が均 一に加熱され最初に搬入したビレットWが受取トレイ1 0上に達した際には全面が略580度の均一な半溶融状 態となっている。その後受取トレイ10を加熱室3より 引き出し、該受取トレイ10上にある半溶融状態のビレ ットWを図示されないマニュピレータで図示されない金 型位置へ移送し、ビレットWを金型内に投入し成形す る。一方ビレットWを排出した受取トレイ10は素早く 加熱室3の出口部に挿入される。

#### [0007]

【発明の効果】本発明は上記の説明から明らかなように、ビレットを加熱するために断熱筒を回転させるようにしたからこれによってビレット自身も回転されてビレットの全面を均一に加熱することができ均一な組織を有するビレットを得ることが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における実施例の断面図である。

【図2】図1におけるA-A矢視図である。

## 【符号の説明】

1 加熱装置本体

3

2 断熱筒

3 中空加熱室

4 支持ローラ

5 駆動手段

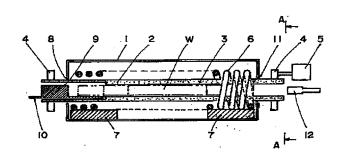
\*6 コイル

9 保温蓋

10 受取トレイ

\* 12 押し込み手段

【図1】



【図2】

